(12) NACH DEM VERTRA ER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARE AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. März 2004 (04.03.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/018348 A3

(51) Internationale Patentklassifikation?: 1/00, H01L 21/316, 21/312

B81C 1/00,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/001437

(22) Internationales Anmeldedatum:

6. Mai 2003 (06.05.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 37 787.1

17. August 2002 (17.08.2002) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LAERMER, Franz [DE/DE]; Hermann-Schuetz-Strasse 22, 71263 Weil der

Stadt (DE). MUELLER, Lutz [DE/DE]; Kernerstrasse 8, 72631 Aichtal (DE). BERNHARD, Winfried [DE/DE]; Steinbeissstrasse 63, 70839 Gerlingen (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: ROBERT BOSCH GMBH; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

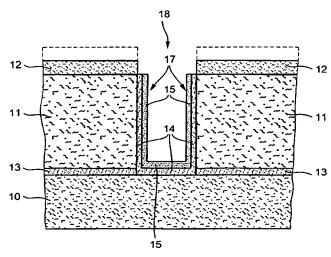
Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\u00fcr \u00e4nderungen der Anspr\u00fcche geltenden
 Frist; Ver\u00fcffentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen
 eintreffen
- 88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
 Recherchenberichts: 2. Dezember 2004

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: LAYER SYSTEM COMPRISING A SILICON LAYER AND A PASSIVATION LAYER, METHOD FOR PRODUCING A PASSIVATION LAYER ON A SILICON LAYER AND THE USE OF SAID SYSTEM AND METHOD

(54) Bezeichnung: SCHICHTSYSTEM MIT EINER SILIZIUMSCHICHT UND EINER PASSIVIERSCHICHT, VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER PASSIVIERSCHICHT AUF EINER SILIZIUMSCHICHT UND DEREN VERWENDUNG



(57) Abstract: The invention relates to a layer system comprising a silicon layer (11), at least some sections of whose surface are provided with a passivation layer (17), the latter (17) consisting of a first, at least predominantly inorganic sub-layer (14) and a second sub-layer (15). The latter (15) is composed of an organic compound comprising silicon or a similar material. The second sub-layer (15) in particular takes the form of a self-assembled monolayer. The invention also relates to a method for producing a passivation layer (17) on a silicon layer (11), whereby a first inorganic sub-layer (14) is produced on said layer (11) and a second sub-layer (15), containing an organic compound containing silicon or consisting of said compound, is produced on at least some sections of the first sub-layer (14), whereby the sub-layers form the passivation layer (17). The inventive layer system or the inventive method are particularly suitable for producing cantilever structures in silicon.



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Es wird ein Schichtsystem mit einer Siliziumschicht (11) vorgeschlagen, auf der zumindest bereichsweise oberflächlich eine Passivierschicht (17) aufgebracht ist, wobei die Passivierschicht (17) eine erste, zumindest weitgehend anorganische Teilschicht (14) und eine zweite Teilschicht (15) aufweist, wobei die zweite Teilschicht (15) aus einer organischen Verbindung mit Silizium besteht oder ein derartiges Material enthält. Insbesondere ist die zweite Teilschicht (15) in Form einer sogenannten "self assembled monolyer" aufgebaut. Weiter wird ein Verfahren zur Erzeugung einer Passivierschicht (17) auf einer Siliziumschicht (11) vorgeschlagen, wobei auf der Siliziumschicht (11) eine erste, anorganische Teilschicht (14) und auf der ersten Teilschicht (14) zumindest bereichsweise eine zweite, eine organische Verbindung mit Silizium enthaltende oder daraus bestehende Teilschicht (15) erzeugt wird, die die Passivierschicht (17) bilden. Das vorgeschlagene Schichtsystem oder das vorgeschlagene Verfahren eignet sich besonders bei der Erzeugung von freitragenden Strukturen in Silizium.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B81C1/00 B81C H01L21/312 B81C1/00 H01L21/316 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (dassification system followed by classification symbols) B81C H01L IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category ° X 1,3,5-7, US 5 604 380 A (TAJIMA TORU ET AL) 18 February 1997 (1997-02-18) 10-12 figures la-ld,4a-4d examples 1-33,42-47 tables 1-4 Α 2,4,8,9, 13-15 1,3,5-7. X EP 0 822 586 A (TEXAS INSTRUMENTS INC) 10-12 4 February 1998 (1998-02-04) figures 1,2 table 1 page 3, line 36 - page 5, line 1 2,4,8,9, Α 13-15 -/--Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. Х ° Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 21/10/2004 11 October 2004 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Polesello, P



Internatio.	plication No	
T/DE	03/01437	

C.(Continua Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages DE 198 47 455 A (BOSCH GMBH ROBERT)	Relevant to claim No.
		Relevant to claim No.
A	DE 100 47 4EE A (POSCU GMRU POREPT)	
	27 April 2000 (2000-04-27) cited in the application figures 1-7 column 3, line 38 - column 11, line 31	1–15
A	figures 1-7	1-15

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5604380	A	18-02-1997	DE	19509203 A1	19-09-1996
			JΡ	3214186 B2	02-10-2001
			JP	7106328 A	21-04-1995
			US	5728630 A	17-03-1998
			US	5889330 A	30-03-1999
EP 0822586	Α	04-02-1998	EP	0822586 A2	04-02-1998
0000			JР	10074755 A	17-03-1998
		•	TW	449898 B	11-08-2001
	٠.		บร	6114186 A	05-09-2000
DE 19847455	A	27-04-2000	DE	19847455 A1	27-04-2000
	• •		WO	0023376 A1	27-04-2000
			EP	1062180 A1	27-12-2000
			JP	2002527253 T	27-08-2002
US 5646439	A	08-07-1997	us	5744382 A	28-04-1998

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B81C1/00 B81C1/00 H01L21/316 H01L21/312

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $\begin{tabular}{ll} IPK & 7 & B81C & H01L \end{tabular}$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 604 380 A (TAJIMA TORU ET AL) 18. Februar 1997 (1997-02-18) Abbildungen 1a-1d,4a-4d Beispiele 1-33,42-47 Tabellen 1-4	1,3,5-7, 10-12
Α	Tabellen 1-4	2,4,8,9, 13-15
X	EP 0 822 586 A (TEXAS INSTRUMENTS INC) 4. Februar 1998 (1998-02-04) Abbildungen 1,2 Tabelle 1	1,3,5-7, 10-12
A	Seite 3, Zeile 36 - Seite 5, Zeile 1	2,4,8,9, 13-15
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erschelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht den beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 *T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist *X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung die Mitglied derseiben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
11. Oktober 2004	21/10/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Polesello, P

		TCI/DE US	/0143/
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	menden Telle	Betr. Anspruch Nr.
	DE 198 47 455 A (BOSCH GMBH ROBERT) 27. April 2000 (2000-04-27) in der Anmeldung erwähnt Abbildungen 1-7 Spalte 3, Zeile 38 - Spalte 11, Zeile 31		1-15
		· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A	US 5 646 439 A (MORI KAZUHIRO ET AL) 8. Juli 1997 (1997-07-08) Abbildungen 1,6 Spalte 3, Zeile 21 - Zeile 58 Spalte 5, Zeile 20 - Zeile 49		1-15
			·

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokum		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5604380	Α.	18-02-1997	DE	19509203 A1	19-09-1996
			JP	3214186 B2	02-10-2001
			JP	7106328 A	21-04-1995
			บร	5728630 A	17-03-1998
			US	5889330 A	30-03-1999
EP 0822586	Ä	04-02-1998	ΕP	0822586 A2	04-02-1998
			JР	10074755 A	17-03-1998
			TW	449898 B	11-08-2001
•			US	6114186 A	05-09-2000
DE 19847455	Α	27-04-2000	DE	19847455 A1	27-04-2000
			WO	0023376 A1	27-04-2000
			ΕP	1062180 A1	27-12-2000
			JP	2002527253 T	27-08-2002
US 5646439	A	08-07-1997	US	5744382 A	28-04-1998